

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

30.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年11月27日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-397729

[ST. 10/C]:

[JP2003-397729]

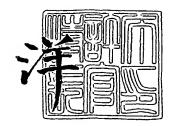
出 願 / Applicant(s):

三菱樹脂株式会社

特許

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 1月13日

1) 11)



特許願 【書類名】 P031127YA 【整理番号】 平成15年11月27日 【提出日】 特許庁長官 殿 【あて先】 B32B 9/00 【国際特許分類】 【発明者】 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱樹脂株式会社内 【住所又は居所】 大川原 千春 【氏名】 【発明者】

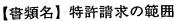
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱樹脂株式会社内 【住所又は居所】 吉田 重信 【氏名】

【発明者】 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱樹脂株式会社内 【住所又は居所】 蜂須賀 亮 【氏名】

【特許出願人】 000006172 【識別番号】 三菱樹脂株式会社 【氏名又は名称】 神尾 章 【代表者】

【手数料の表示】 022644 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】

特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】



### 【請求項1】

熱可塑性高分子フィルムの少なくとも片面に無機薄膜を設け、ついで該無機薄膜の側にア ルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる群より選 ばれた少なくとも1種以上を含む溶液を塗布することを特徴とするガスバリア性フィルム の製造方法。

### 【請求項2】

熱可塑性高分子フィルムの少なくとも片面に無機薄膜を設け、該無機薄膜の側にアルカリ 金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる群より選ばれた 少なくとも1種以上を含む溶液を塗布してなるガスバリア性フィルム。

### 【請求項3】

無機薄膜が酸化珪素を含む薄膜である請求項2記載のガスバリア性フィルム。

### 【請求項4】

熱可塑性高分子フィルムの少なくとも片面に酸化珪素を含む薄膜を設け、フィルム面積 1 . 00 m² における該薄膜中のアルカリ金属、及びアルカリ土類金属の総濃度が、2.0 μ g以上、乃至1000μ g以下であることを特徴とするガスバリア性フィルム。

### 【請求項5】

熱可塑性高分子フィルムの少なくとも片面に酸化珪素を含む薄膜を設け、飛行時間型二次 イオン質量分析計(TOF-SIMS)による該薄膜中のアルカリ金属イオン、アルカリ 土類金属イオン、及びアンモニウムイオンの総和イオン強度Aが、30 Siイオン強度B に対し、0.20≤A/B≤100であることを特徴とするガスバリア性フィルム。

### 【請求項6】

熱可塑性高分子フィルムの少なくとも片面に酸化珪素を含む薄膜を設け、飛行時間型二次 イオン質量分析計(TOF-SIMS)による該薄膜中の<sup>30</sup>SiOHイオン強度Cが、 <sup>30</sup> Siイオン強度Bに対し、0.04≦C/B≦0.50であることを特徴とするガス バリア性フィルム。

### 【請求項7】

アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる群より 選ばれた少なくとも1種以上を含む溶液の該イオン総和濃度が1×10-5 mol/L以 上、乃至10mol/L未満或いは飽和溶液濃度未満であることを特徴とする請求項2又 は3に記載のガスバリア性フィルム。

### 【請求項8】

アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる群より 選ばれた少なくとも1種以上を含む溶液を塗布した層の上に、樹脂溶液及び/又は金属酸 化物ゾルの塗布層を設けてなる請求項2乃至7のいずれか1項に記載のガスバリア性フィ ルム。

### 【請求項9】

アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる群より 選ばれた少なくとも1種以上を含む溶液と、樹脂溶液及び/又は金属酸化物ゾルとを混合 した溶液を塗布した請求項2乃至7のいずれか1項に記載のガスバリア性フィルム。

### 【請求項10】

アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる群より 選ばれた少なくとも1種以上を含む溶液と、樹脂溶液及び/又は金属酸化物ゾルとを混合 した溶液中のアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、アンモニウムイオンの総和 イオン濃度が1×10<sup>-5</sup>mol/L以上、乃至10mol/L未満であることを特徴と する請求項9記載のガスバリア性フィルム。

### 【請求項11】

熱可塑性高分子フィルムと無機薄膜の間にアンカーコート層を有する請求項2乃至10の いずれか1項に記載のガスバリア性フィルム。

### 【請求項12】

アンカーコート層が、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、アクリル系樹脂及びオキサゾリ ン基含有樹脂からなる群より選ばれた少なくとも1種以上の樹脂により形成されてなる請 求項11記載のガスバリア性フィルム。

### 【請求項13】

請求項2乃至12のいずれか1項記載のガスバリア性フィルムの無機薄膜面上に、印刷層 を形成し、当該印刷層の表面にヒートシール層を積層してなるガスバリア性積層体。

### 【請求項14】

印刷層とヒートシール層との間に紙又はプラスチックフィルムを少なくとも1層以上積層 してなる請求項13記載のガスバリア性積層体。

### 【請求項15】

無機薄膜を形成した後に60℃以上の加熱処理を施した後、アルカリ金属イオン、アルカ リ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる群より選ばれた少なくとも1種以上 を含む溶液を塗布してなる請求項2乃至14のいずれか1項記載のガスバリア性フィルム 又は、ガスバリア性積層体。

## 【請求項16】

アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる群より 選ばれた少なくとも1種以上を含む溶液を塗布した後、又は樹脂溶液及び/又は金属酸化 物ゾルを塗布した後、或いは上記イオンを含む溶液と樹脂溶液及び/又は金属酸化物ゾル を混合した溶液を塗布した後に60℃以上の加熱処理を施してなる請求項2乃至14のい ずれか1項記載のガスバリア性フィルム又は、ガスバリア性積層体。

### 【請求項17】

請求項2乃至12のいずれか1項記載のガスバリア性フィルムを用いてなる積層体におい て、積層体形成後に60℃以上の加熱処理を施してなることを特徴とするガスバリア性積 層体。

### 【請求項18】

アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる群より 選ばれた少なくとも1種以上を含む溶液を塗布した後に60℃以上の加熱処理を施すこと . を特徴とする請求項1記載のガスバリア性フィルムの製造方法。

### 【書類名】明細書

【発明の名称】ガスバリア性フィルム及びガスバリア性積層体

### 【技術分野】

### [0001]

本発明は、ガスバリア性に優れた各種の包装材として好適に使用できるガスバリア性フ ィルム及びガスバリア性積層体に関する。

### 【背景技術】

### [0002]

従来より、プラスチックフィルムを基材とし、その表面に酸化珪素、酸化アルミニウム 、酸化マグネシウム等の無機薄膜を形成したガスバリア性プラスチックフィルムは、水蒸 気や酸素等の各種ガスの遮断を必要とする物品の包装、食品や工業用品及び医薬品等の変 質を防止するため、包装用途に広く利用されている(例えば特許文献 1 参照)。また、こ のガスバリア性プラスチックフィルムは、包装用途以外にも、近年、液晶表示素子、太陽 電池、電磁波シールド、タッチパネル、EL用基板、カラーフィルター等で使用する透明 導電シートとしての新しい用途にも注目されている。

### [0003]

そして、このような無機薄膜を形成してなるガスバリア性プラスチックフィルム(以下 「無機薄膜ガスバリア性フィルム」という)に関し、ガスバリア性の低下防止を目的とし た種々の改良検討がなされており、その手段として各種ポリウレタン、各種ポリエステル 、又は、ポリウレタンとポリエステルの混合物からなる塗布層を無機薄膜面に設ける方法 (例えば特許文献2参照) が知られている。また、無機薄膜面上に水溶性高分子と金属ア ルコキシドの混合物をコーティングしたガスバリア性フィルム(例えば特許文献3参照) 、水溶性高分子と無機粒子の混合物をコーティングしたガスバリア性フィルム(例えば特 許文献4参照)、塩化ビニリデン系共重合体、エチレンビニルアルコール共重合体等のガ スバリア性樹脂をコーティングしたガスバリア性フィルム (例えば特許文献5参照)等が、 知られている。

しかしながら、いずれも、無機薄膜ガスバリア性フィルムが元来保持するガスバリア性 を、二次加工等の使用時に低下するのを防止する手段であり、無機薄膜を形成してなるフ ィルムのガスバリア性自体の特性を改良できる手段は開示されていない。

### [0004]

一方で、無機薄膜ガスバリア性フィルムは、製造後、経時変化により無機薄膜の状態が 安定し、ガスバリア性が良くなる特徴がある。したがって、製造直後の状態は、更にガス バリア性を高める余地がある。その手段として、ガスバリア性を向上させるため珪素酸化 物の薄膜に水分の付着を行い熱処理することが提案されている(例えば特許文献 6 参照) 。しかし、この手段は工程が2段階であり、且つ得られるガスバリア性も近年の包装用フ ィルムへの要求特性レベルに対して十分ではない。また、アルミナ膜の表面にポリビニル アルコールなどの非電解質水溶性物質を保護膜として設ける提案 (例えば特許文献7参照 ) があるが、水蒸気バリア性のレベルは依然として不十分である。

### [0005]

【特許文献1】特公昭53-12953号公報

【特許文献2】特開平2-50837号公報

【特許文献3】特開平8-267637号公報

【特許文献4】特開平11-151786号公報

【特許文献5】特開平7-80986号公報

【特許文献6】特許2674827号公報

【特許文献7】特開平10-100301号公報

### 【発明の開示】

# 【発明が解決しようとする課題】

### [0006]

本発明が解決しようとする課題は、製造直後から高いガスバリア性を示し、更に従来に

比べ高いガスバリア性を示すフィルム及び積層体を、最小限の工程及び低コストで提供す ることにある。

# 【課題を解決するための手段】

### [0007]

本発明の上記課題は、熱可塑性高分子フィルムの少なくとも片面に、特に形成した無機 薄膜の側にアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンから なる群より選ばれた少なくとも 1 種以上を含む溶液を塗布してなるガスバリア性フィルム 、及びその積層体によって達成される。

### 【発明の効果】

### [0008]

本発明のガスバリア性フィルム及びその積層体は、従来技術に比べ、工程及びコスト増 を最小限に抑えつつ高いガスバリア性能を示し、且つ製造直後から十分なガスバリア性能 を発揮することから、近年の各種包装材への要求特性を満足させるものとして、価値が大

# 【発明を実施するための最良の形態】

### [0009]

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明で用いるプラスチック基材の原料としては、通常の包装材料となりうる樹脂であ れば特に制限はない。具体例としては、エチレン、プロピレン、ブテン等の単独重合体ま たは共重合体などのポリオレフィン、環状ポリオレフィン等の非晶質ポリオレフィン、ポ リエチレンテレフタレート、ポリエチレンー2,6ーナフタレート等のポリエステル、ナ イロン6、ナイロン66、ナイロン12、共重合ナイロン等のポリアミド、エチレンー酢 酸ビニル共重合体部分加水分解物(EVOH)、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリ サルホン、ポリエーテルサルホン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリカーボネート、ポ リビニルブチラール、ポリアリレート、フッ素樹脂、アクリレート樹脂、生分解性樹脂な どを原料とした基材が挙げられる。これらの中では、ポリエステル、ポリアミド、ポリオ レフィン、生分解性樹脂が好ましい。

原料中には、公知の添加剤、例えば、帯電防止剤、光線遮断剤、紫外線吸収剤、可塑剤 、滑剤、フィラー、着色剤、安定剤、潤滑剤、架橋剤、ブロッキング防止剤、酸化防止剤 等を添加することができる。

### [0010]

本発明のプラスチック基材は、以上の原料を用いて成形してなるもので、未延伸の基材 でもよいし延伸した基材でもよい。また、他のプラスチック基材と積層されていてもよい 。かかるプラスチック基材は薄膜形成や生産性の点でフィルム化した基材が好ましく、従 来公知の一般的な方法により製造することができる。例えば、原料樹脂を押出機により溶 融し、環状ダイやTダイにより押出して、急冷することにより実質的に無定型で配向して いない未延伸フィルムを製造することができる。この未延伸フィルムを一軸延伸、テンタ ー式逐次二軸延伸、テンター式同時二軸延伸、チューブラー式同時二軸延伸などの従来公 知の一般的な方法により、フィルムの流れ(縦軸)方向又はフィルムの流れ方向とそれに 直角な(横軸)方向に延伸することにより、少なくとも一軸方向に延伸したフィルムを製 造することができる。フィルムの厚さは、本発明の積層構造体の基材としての機械強度、 可撓性、透明性等、用途に応じ、通常5~500μm、好ましくは10~200μmの範 囲に選択され、厚さが大きいシート類も含んでいる。また、フィルムの幅や長さは特に制 限はなく、適宜用途に応じて選択することができる。

### [0011]

なお、基材フィルムにおいては、無機薄膜との密着性向上のため、アンカーコート剤を 塗布しておくのが好ましい。アンカーコート剤としては、溶剤性又は水溶性のポリエステ ル樹脂、イソシアネート樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ビニルアルコール樹脂、エ チレンビニルアルコール樹脂、ビニル変性樹脂、エポキシ樹脂、オキサゾリン基含有樹脂 、変性スチレン樹脂、変性シリコン樹脂及びアルキルチタネート等を単独、あるいは2種 以上併せて使用することができる。中でも、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、アクリル 樹脂及びオキサゾリン基含有樹脂が好ましい。

アンカーコート層の厚さは通常  $0.05\sim5\,\mu\,m$ 、好ましくは  $0.01\sim1\,\mu\,m$ であ る。 5 μ mを超える膜厚では、滑り性が悪くなったり、アンカーコート層自体の内部応力 により基材フィルムから剥離しやすくなったりする場合がある。0.005μmに満たな い厚さでは、均一な厚さとならない可能性がある。また、フィルムへのアンカーコート剤 の塗布性、接着性を改良するため、塗布前にフィルムの表面に化学処理、放電処理などを 施してもよい。

# [0012]

熱可塑性高分子フィルムの少なくとも片面に形成する無機薄膜を構成する無機物質とし ては、珪素、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、錫、ニッケル、チタン、炭化水素等、 及び、これらの酸化物、炭化物、窒化物またはそれらの混合物が挙げられるが、好ましく は酸化珪素、酸化アルミニウム、炭化水素を主体としたダイアモンドライクカーボンであ る。特に、酸化珪素は、本発明における熱処理の効果が顕著であること、また、高いガス バリア性が安定に維持できる点で最も好ましい。無機薄膜の形成方法としては、蒸着法、 コーテイング法など特に制限はないが、ガスバリア性の高い均一な薄膜が得られるという 点で蒸着法が好ましい。この蒸着法としては、真空蒸着、イオンプレーティング、スパッ タリング、CVD等の方法が含まれる。無機薄膜の厚さは、一般に0.1~500nmで あるが、好ましくは0. 5~40 n mである。あまり薄いと十分なガスバリア性が得られ にくく、また、逆に厚すぎても蒸着膜に亀裂や剥離が発生しやすくなったり、透明性が悪 くなる。

上記の無機薄膜の側に塗布するアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びア ンモニウムイオンからなる群より選ばれた少なくとも1種以上を含む溶液としては、アル カリ金属、アルカリ土類金属、及びアンモニウムの塩化物、水酸化物、酸化物、炭酸塩、 次亜塩素酸塩、亜硫酸塩、チオ硫酸塩、リン酸塩、亜リン酸塩、次亜リン酸塩等の無機塩 や、酢酸塩、脂肪酸塩、(メタ)アクリル酸塩等の有機酸塩や、多価アルコール硫酸エス テル塩、脂肪族アミン硫酸塩、脂肪族アマイド硫酸塩、脂肪族アミドスルホン酸塩、アル キルアリルスルホン酸塩、脂肪アルコールリン酸エステル塩等を水や各種有機溶剤等の溶 液に溶解させた溶液が挙げられる。また、互いに化学反応しなければ、2種類以上を混合 して用いても良い。コストや取り扱いの容易さの点では、上記塩化物を水に溶解させた溶 液が使いやすい。

塗布するアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、アンモニウムイオンの総和イ オン濃度は、1×10~~mol/L以上、乃至10mol/L未満が良い。物質によっ ては10mol/Lに達する以前に溶解度を超え飽和溶液となるので、その場合の上限は 飽和溶液濃度未満となる。また、好ましくは、 $1 imes 10^{-4}\ \mathrm{mol}/\mathrm{L以上}$ 、乃至1 imes 10-1 mol/L以下が良い。

さらに上記アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、アンモニウムイオンの何れ か1種以上を含む溶液と、後述する樹脂溶液及び/又は金属酸化物ゾルを混合する場合は 、混合後の溶液中でアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、アンモニウムイオン の総和イオン濃度が1×10~5 mol/L以上、乃至10mol/L未満であると良い

# [0015]

-1×10<sup>-5</sup> mol/L未満では、濃度が薄く効果が得られない。10mol/L以上 では、乾燥時に析出して外観不良となったり、積層体において密着不良を引き起こしたり する。

溶液中で解離したアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、アンモニウムイオン は、無機薄膜に対して浸透して化学吸着し、水蒸気の蒸着膜への浸入、透過を著しく阻害 し、ガスバリア効果を示す。その効果は、製造直後から現れ、ガスバリア性フィルムとし ての性能を十分に発揮する。

用途によっては、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、アンモニウムイオン の吸着後、溶液塗布面を該イオンを含まない溶液や純水で洗い流しても良い。

アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる群よ り選ばれた少なくとも1種以上を含む溶液を塗布した後、或いは塗布する前、或いはそれ ら溶液と混合して塗布する樹脂溶液用の樹脂としては、ポリエステル樹脂、イソシアネー ト樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ビニルアルコール樹脂、エチレンビニルアルコー ル樹脂、ビニル変性樹脂、エポキシ樹脂、オキサゾリン基含有樹脂、変性スチレン樹脂、 変性シリコン樹脂及びアルキルチタネート等を単独あるいは2種以上併せて使用し、適宜 、二次加工特性の向上を図ることが出来る。また、それらへの添加剤は、一般に用いられ るものを適用できる。樹脂の塗布厚みは、0.01~2μm程度が望ましい。

アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる群よ り選ばれた少なくとも1種以上を含む溶液を塗布した後、或いはそれら溶液と混合して塗 布する金属酸化物ゾルとしては、シリカ、アンチモン、ジルコニウム、アルミニウム、セ リウム、チタン等の金属酸化物又はそれらの混合物から成るゾルが挙げられる。金属酸化 物の粒径は限定しないが、4~10nmが好ましい。濃度は通常10~90重量%水溶液 として用いるが、適宜、アルコール類のような水溶性溶媒、ポリビニルアルコール等の水 溶性高分子類等で希釈して使用しても良い。厚さは、 $0.01\sim2~\mu$  m程度が望ましい。

上述したアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、アンモニウムイオンを含む溶 液、樹脂溶液及び/又は金属酸化物ゾルの溶液を塗布する方法としては、リバースロール コーター、グラビアコーター、ロッドコーター、エアドクタコーター等、一般に公知の方 法が使用できる。塗布後の溶媒の乾燥には、熱風乾燥、熱ロール乾燥、赤外線乾燥などの 公知の乾燥方法が使用できる。

本発明のガスバリア性フィルムは、これ以外の構成層を積層した各種ガスバリア性積層 体が用途に応じて使用できる。通常の実施態様としては、そのガスバリア層の塗布面上に プラスチックフィルムを設けたガスバリア性積層体が各種用途に使用される。プラスチッ クフィルムの厚さは、本発明の積層構造体の基材としての機械強度、可撓性、透明性等、 用途に応じ、通常 5  $\sim$  5 0 0  $\mu$  m、好ましくは 1 0  $\sim$  2 0 0  $\mu$  mの範囲に選択される。ま た、フィルムの幅や長さは特に制限はなく、適宜用途に応じて選択することができる。

例えば、ガスバリア層の塗布面上にヒートシールが可能な樹脂を使用することにより、 ヒートシールが可能となり、種々の容器として使用できる。ヒートシールが可能な樹脂と しては、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、エチレン一酢酸ビニル共重合体、アイ オノマー樹脂、アクリル系樹脂、生分解性樹脂などの公知の樹脂が例示される。

また、上記以外のガスバリア性積層体の実施態様としては、本発明のガスバリア性フィ ルムのガスバリア層の塗布面上に印刷層を形成し、更にその上にヒートシール層を積層す ることが可能である。印刷層を形成する印刷インクとしては、水性及び溶媒系の樹脂含有 印刷インクが使用できる。ここで、印刷インクに使用される樹脂としては、アクリル系樹 脂、ウレタン系樹脂、ポリエステル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、酢酸ビニル共重合樹脂及 びこれらの混合物が例示される。更に、印刷インクに、帯電防止剤、光線遮光剤、紫外線 吸収剤、可塑剤、滑剤、フィラー、着色剤、安定剤、潤滑剤、消泡剤、架橋剤、耐ブロッ キング剤、酸化防止剤等の公知の添加剤を添加しても良い。

印刷層を設けるための印刷方法としては、特に限定されず、オフセット印刷法、グラビ ア印刷法、スクリーン印刷法等の公知の印刷方法が使用できる。印刷後の溶媒の乾燥には 、熱風乾燥、熱ロール乾燥、赤外線乾燥などの公知の乾燥方法が使用できる。

### [0021]

また、印刷層とヒートシール層との間に紙又はプラスチックフィルムを少なくとも1層 以上積層することが可能である。プラスチックフィルムとしては、本発明のガスバリア性 フィルムに用いられるプラスチック基材から成るフィルムが使用できる。中でも、十分な 積層体の剛性及び強度を得る観点から、紙、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂及び生分 解性樹脂が好ましい。

### [0022]

本発明は、無機薄膜を形成した後、或いはアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオ ン、及びアンモニウムイオンからなる群より選ばれた少なくとも1種以上を含む溶液を塗 布した後、或いは樹脂溶液及び/又は金属酸化物ゾルを塗布した後、或いは該イオンを含 む溶液と樹脂溶液及び/又は金属酸化物ゾルを混合した溶液を塗布した後、或いは積層体 形成後に60℃以上の加熱処理を施すことが可能である。積層体形成後の加熱する場合、 袋や容器等へ二次加工してから加熱する方法、当該二次加工品に内容物を入れてから加熱 する方法の何れも採用できる。

加熱処理は、ガスバリア性フィルムや該積層体を構成する要素の種類や厚さなどにより 条件が異なるが、必要な時間、必要な温度に保てる方法であれば特に限定されない。例え ば、必要な温度に設定したオーブンや恒温室で保管する方法、熱風を吹き付ける方法、赤 外線ヒーターで加熱する方法、ランプで光を照射する方法、熱ロールや熱版と接触させて 直接的に熱を付与する方法、マイクロ波を照射する方法などが例示される。また、取り扱 いが容易な大きさにフィルムを切断してから加熱処理しても、フィルムロールのままで加 熱処理しても良い。更に必要な時間と温度が得られるのであれば、コーター、スリッター 等のフィルム製造装置の一部分に加熱装置を組み込み、製造過程で加熱を行っても良い。

### [0023]

蒸気加熱処理の温度は、通常60℃以上で、且つ使用するプラスチック基材、プラスチ ックフィルムの融点以下の温度であれば特に限定されず、下限は好ましくは70℃、上限 は通常200℃、好ましくは160℃である。処理温度が60℃未満の場合、熱処理の効 果が発現するために必要な処理時間が極端に長くなり現実的でない。加熱処理の時間は、 処理温度が高くなるほど短くなる傾向にある。処理温度が高い場合、ガスバリア性フィル ム及び該積層体の構成要素が熱分解してガスバリア性が低下する恐れがあるので、処理時 間を短くすることが好ましい。加熱処理条件としては、例えば、60℃の場合3日~6ヶ 月程度、80℃の場合3時間~10日程度、120℃の場合1時間から1日程度、150 ℃の場合3~60分程度であるが、これらは単なる目安であって、ガスバリア性フィルム や該積層体を構成する要素の種類や厚さ等により異なる。

# [0024]

本発明のガスバリア性フィルムの酸化珪素を含む薄膜は、フィルム面積 1.00 m² に おける該薄膜中のアルカリ金属、アルカリ土類金属の総濃度が、2.0μg以上乃至10  $0.0~\mu$  g以下である。更に好ましくは、 $2.0~\mu$  g以上乃至 $5.0~0~\mu$  g以下であり、更に 好ましくは 5.  $0\,\mu$  g以上乃至  $2\,0\,0\,\mu$  g以下である。これらの濃度範囲において、優れ たガスバリア性効果を発現する。

### [0025]

本発明のガスバリア性フィルムの酸化珪素を含む薄膜は、飛行時間型二次イオン質量分 析計(TOF-SIMS)による該薄膜中のアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオ ン、アンモニウムイオンの総和イオン強度Aが、 $^{3}$   $^{0}$  S  $_{i}$  Aオン強度Bに対し、0 . 2  $^{0}$ ≤A/B≤100である。更に好ましくは、0.25≤A/B≤10である。

また、本発明のガスバリア性フィルムの酸化珪素を含む薄膜は、TOF-SIMSによ る該薄膜中の<sup>30</sup> SiOHイオン強度Cが、<sup>30</sup> Siイオン強度Bに対し、0.040≤ C/B≤0.50である。好ましくは、0.050≤C/B≤0.10である。

アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、アンモニウムイオンが、薄膜中に浸透 、化学吸着し、上記最適量比A/Bになる、及び/或いは、薄膜中のシラノール化が上記 最適量比C/Bになると、高いガスバリア性効果を発現する。

### [0026]

TOF-SIMSによる測定は、フィルムをスパッタして深さ方向分析を行う。薄膜中 とは、該薄膜の最表面に物理吸着したアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、ア ンモニウムイオンを最初のスパッタにより除去してから基材が出現するまでの深さ領域を 意味し、その何れかの深さ領域において、上記A/B範囲値をとることが本発明のガスバ リア性フィルムの特徴である。

同様に、<sup>30</sup> SiOHイオンについても、最初のスパッタの後から基材が出現するまで の薄膜中の何れかの深さ領域において、上記C/B範囲値をとることが本発明のガスバリ ア性フィルムの特徴である。

イオン強度Bに<sup>30</sup> Siイオン強度を用いる理由は、酸化珪素を含む薄膜の構成元素 S i のうち<sup>30</sup> Siは、他の同位体<sup>28</sup> Si、<sup>29</sup> Siに比べ、検出強度が飽和する可能性 がなく、ピーク干渉の影響の受け難いからである。

A/Bが100を超える場合は、該イオンの高濃度溶液を塗布した場合等に生じ、その 場合、析出して外観不良となったり、薄膜にダメージを与える。A/Bが0.20未満の 場合は、実質上、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、アンモニウムイオンの **薄膜への化学吸着はなされておらず、ガスバリア性効果は得られない。** 

C/Bが0.50を超える場合は、薄膜中の酸化珪素においてSi-O鎖が少なく、薄 膜の機械強度が劣る。C/Bが0.04未満の場合は、従来の無機薄膜ガスバリア性フィ ルムと特性上区別がつかない。

### 【実施例】

### [0027]

以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り 、以下の例に限定されるものではない。

以下の実施例におけるフィルムの評価方法は、以下の通りである。

### <薄膜中の金属元素分析>

前処理は、面積1.00 $m^2$ 分の薄膜フィルムを長さ50cm幅5cmに切り、プラ スチックボトル中でイオン交換水で洗浄する。そして、そのフィルムを別のプラスチック ボトル中でフッ酸15mLと硝酸5mLとイオン交換水30mLの混合溶液に入れ薄膜を 溶解し(溶液(ア))、次いでそのフィルムを別のプラスチックボトル中でイオン交換水 で洗浄する(溶液(イ))。溶液(ア)(イ)を共に硫酸1mLを添加した白金坩堝中で ドライアップし、その後塩酸2mLを添加、加温して白金坩堝中の析出した無機物を溶解 する(溶液(ウ))。溶液(ウ)を25mLポリメスフラスコでイオン交換水で定容し、 試料溶液とし分析した。

フッ酸、硝酸、硫酸、塩酸は、電子工業用EL試薬または原子吸光用試薬を用いた。プ ラスチックボトルは、金属元素が溶出しないものを用いた。

分析は、誘導結合プラズマ原子発光分析(ICP-AES)で行い、装置はNIPPO N JARRELL-ASH社製「ICAP-55型」を用いた。 測定値を表1に示した。

### [0028]

<TOF-SIMS;飛行時間型二次イオン質量分析>

装置にION-TOF製「TOF-SIMS IV機」を用い、一次イオン条件として 、A u <sup>+</sup> 、 2 5 k V 、1 . 0 p A 、1 0 0 μ m角走査、二次イオン収集条件として、正イ オン収集、2scan/cyscle、スパッタ条件として、Ar<sup>+</sup> 、2kV、17nA 、300μm角走査、30sec/cycle、帯電補正としてフラットガンを使用し、 分析した。

TOF-SIMSイオン強度比A/B及びC/Bの薄膜中最大値を表1に示した。

### [0029]

### <水蒸気透過率>

JIS Z0222「防湿包装容器の透湿度試験方法」、JIS Z0208「防湿包 装材量の透湿度試験方法(カップ法)」の諸条件に準じ、次の手法で評価した。透湿面積 10.0cm×10.0cm角の各ガスバリア性積層フィルムを2枚用い、吸湿剤として



無水塩化カルシウム約20gを入れ四辺を封じた袋を作製し、その袋を温度40℃相対湿度90%の恒温恒湿装置に入れ、48時間以上間隔で重量増加がほぼ一定になる目安として14日間まで、重量測定(0.1mg単位)し、水蒸気透過率を下記式から算出した。水蒸気透過率(g/m²/24h)=m/s/t

m; 試験期間最後2回の秤量間隔の増加質量(g)

s; 透湿面積 (m²)

t; 試験期間最後2回の秤量間隔の時間(h)/24(h)

測定値を表1に示した。

### [0030]

### (実施例1)

ポリエチレンテレフタレート樹脂(以下PETと略す。三菱化学(株)製「ノバペックス」)を通常の方法で溶融押出してシートを形成し、延伸温度 9.5  $\mathbb C$ 、延伸比 3.3 で長手方向に延伸した後、延伸温度 1.10  $\mathbb C$ 、延伸比 3.3 で横方向に延伸することにより、二軸延伸PETフィルム厚さ 1.2  $\mu$  mを得た。そのフィルムの片側表面に、イソシアネート化合物(日本ポリウレタン工業製「コロネートL」)と飽和ポリエステル(東洋紡績製「バイロン 3.00」)とを 1.1 重量比で配合した混合物を塗布乾燥して厚さ 0.1  $\mu$  mのアンカーコート層を形成した。

真空蒸着装置を使用して $1 \times 10^{-5}$  Torrの真空下でSiOを高周波加熱方式で蒸発させ、アンカーコート層上に薄膜厚さ約30nmを形成した無機薄膜ガスバリア性フィルムを得た。

この無機薄膜ガスバリア性フィルムの薄膜面上に、塩化カリウム水溶液  $1 \times 10^{-3}$  m o 1/Lをバーコーターで塗布し、 $80 \times 3$  分間送風乾燥させ、ガスバリア性フィルムを得た。透明性は、未塗布の無機薄膜ガスバリア性フィルムと同等であった。

該ガスバリア性フィルムの塗布面側を未延伸ポリプロピレンフィルム厚さ $60\mu$ m(東洋紡績(株)製「パイレンフィルム-CT P1146」)をドライラミネートし、積層フィルムを得て、水蒸気透過率を測定した。

### [0031]

### (実施例2)

実施例 1 において、塗布液として、塩化ナトリウム水溶液  $1 \times 10^{-3}$  mol/Lを塗布した他は、同様にして積層フィルムを得た。

### [0032]

### (実施例3)

実施例1において、塗布液として、塩化アンモニウム水溶液 $1 \times 10^{-3}$  mol/Lを塗布した他は、同様にして積層フィルムを得た。

### [0033]

### (実施例4)

実施例 1 において、塗布液として、ポリビニルアルコール(日本合成化学工業(株)製「ポバール N-300」) 10%水溶液とシリカゾル(日産化学工業(株)製「スノーテックス XS」)とを固形分重量比率 PVA:シリカ =8: 2 となるように、塩化カリウム水溶液  $1\times10^{-1}$  mol/Lで希釈したものを用い、固形分厚さ0.  $2\mu$  mに塗布した他は、同様にして積層フィルムを得た。

### [0034]

### (実施例5)

実施例1において、塩化カリウム水溶液を塗布、乾燥した後、その面上に、塗布液として、オキサゾリン基含有ポリマー(日本触媒社製「エポクロスWS-500」)60重量%、水性アクリル樹脂(以下に示す樹脂 A)20重量%、水性ウレタン樹脂(以下に示す樹脂 B)20重量%の混合樹脂水溶液を用い、固形分厚さ0.2μmに塗布した他は、同様にして積層フィルムを得た。

### [0035]

樹脂A (水性アクリル樹脂) の製造条件:アクリル酸エチル40重量部、メタクリル酸メ

チル30重量部、メタクリル酸20重量部、グリシジルメタクリレート10重量部の混合 物をエチルアルコール中で溶液重合し、重合後水を加えつつ加熱しエチルアルコールを除 去した。アンモニア水でpH7.5に調節し、水性アクリル系樹脂水性塗料を得た。 樹脂B(水性ポリウレタン樹脂)の製造条件:まず、テレフタル酸664部、イソフタル 酸631部、1,4ープタンジオール472部、ネオペンチルグリコール447部からな るポリエステルポリオールを得た。次いで、得られたポリエステルポリオールに、アジピ ン酸321部、ジメチロールプロピオン酸268部を加え、ペンダントカルボキシル基含 有ポリエステルポリオールAを得た。更に、該ポリエステルポリオールA1880部にへ

[0036]

(比較例1)

実施例1において、金属塩水溶液を塗布せず、そのままドライラミネートし、積層フィ ルムを得た。

キサメチレンジイソシアネート160部を加えて水性ポリウレタン系樹脂水性塗料を得た

[0037]

(比較例2)

実施例 1 において、金属塩水溶液の代わりにイオン交換水比抵抗率 1 8 Ω/ c mを塗布 した他は、同様にして積層フィルムを得た。

[0038]

(比較例3)

実施例1において、塩化カリウム水溶液濃度を1×10<sup>-6</sup> mol/Lにした他は、同 様にして積層フィルムを得た。

[0039]

(比較例4)

実施例1において、塩化カリウムの飽和水溶液約2.7mo1/L(飽和溶液濃度以上 )を塗布したところ、乾燥時に塩が析出し外観不良となり、包装フィルムとしての価値を 損じた。

[0040]

(比較例5)

実施例 4 において、塩化カリウム水溶液を塗布せず、オキサゾリン基含有ポリマー(日 本触媒社製「エポクロスWS-500」)60重量%、水性アクリル樹脂(以下に示す樹 脂A) 20重量%、水性ウレタン樹脂(以下に示す樹脂B) 20重量%の混合樹脂水溶液 を塗布した他は、同様にして積層フィルムを得た。

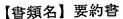
[0041]



# 【表1】

表1

•	塗 布	水蒸気透過率 (g/m²/24h)		ICP	ToF-SIMS	
		1日目	14日目	$(\mu g/m^2)$	A/B	C/B
実施例1	KCI水溶液Tx10 <sup>-3</sup> mol/L	0.11	0.05	16	1.2	80.0
実施例2	NaCl水溶液1x10 <sup>-3</sup> mol/L	0.13	0.10	20	1.1	0.07
実施例3	NH₄Cl水溶液1x10 <sup>-3</sup> mol∕L	0.37	0.12	1.5	0.8	0.06
実施例4	PVA+シリカ+KCI水溶液	0.11	0.04	200	12	0.09
実施例5	オキサゾリン+アクリル+ウレ タン水溶液/KCI水溶液	0.23	0.09	18 -	1.2	0.08
比較例1	なし	0.72	0.15	1.5	0.14	0.03
比較例2	イオン交換水	0.68	0.14	1.5	0.14	0.03
比較例3	KCI水溶液1x10 <sup>-6</sup> mol/L	0.69	0.14	1.8	0.18	0.04
比較例5	オキサゾリン+アクリル+ウレ タン水溶液	0.23	0.16	1.6	0.15	0.03

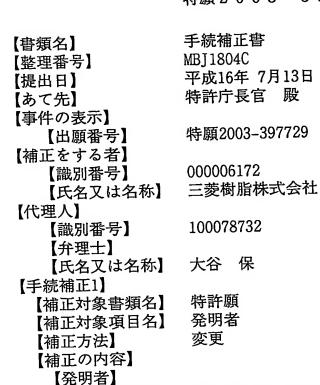


【要約】

製造直後から高いガスバリア性を示し、更に従来に比べ高いガスバリア性を示 【課題】 すフィルム及び積層体を、最小限の工程及び低コストで提供する。

【解決手段】 熱可塑性高分子フィルムの少なくとも片面に無機薄膜を設け、該無機薄膜 の側にアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、及びアンモニウムイオンからなる 群より選ばれた少なくとも1種以上を含む溶液を塗布してなるガスバリア性フィルム。

【選択図】 なし



【住所又は居所】

【その他】

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱樹脂株式会社内

大川原 千春 【氏名】

【発明者】 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱樹脂株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】

吉田 重信

【発明者】 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱樹脂株式会社内 【住所又は居所】 蜂須賀 亨 【氏名】

出願人は本願願書において、その発明者の一人として「蜂須賀 亮」と記載しましたが、これは誤りであって、以下に述べる理由 により、正しい発明者名は「蜂須賀 亨」であります。 ち、本願出願を行うため出願人が願書を作成した際に、その発明 者の一人として「蜂須賀 亨」と記載すべきところ、「蜂須賀 売」と誤記してしまいました。以後、記載の確認を行ったにもか かわらず、この誤りを見逃してしまいました。 何卒、本願発明 者につき、発明者の訂正をお認め下さいますようお願申し上げま す。



特願2003-397729

### 出願人履歴情報

識別番号

[000006172]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月 6日

及史廷田」

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

氏 名 三菱樹脂株式会社

# Document made available under the **Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/JP04/017680

International filing date:

29 November 2004 (29.11.2004)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

Number:

2003-397729

Filing date:

27 November 2003 (27.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark:

Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)

